**Шаблон карточки оборудования**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название оборудования** | **Установка плазменной очистки, Zepto 2, Германия** |
| **Назначение** | Установки Zepto представляют собой компактный настольный металлический корпус, в котором расположены: вакуумная камера, выполненная из боросиликатного стекла или кварца; ВЧ-генератор 40 кГц или 13,56 МГц; газовая арматура и контроллеры. Вакуумная камера закрывается быстросъемной крышкой. Управление осуществляется аналоговыми переключателями или при помощи сенсорного дисплея. Также возможен вариант управления посредством внешнего компьютера. Основными преимуществами установок серии Zepto являются низкая стоимость и малые сроки изготовления.  Области применения  - Керамика 60×48 мм: очистка перед напылением, микросваркой; удаление остатков ФР;  - Полупроводниковые пластины до 3″: очистка перед напылением, микросваркой; удаление остатков ФР;  - Очистка образцов перед структурными исследованиями |
| **Ссылка для бронирования** |  |
| **Ресурсный центр**  (к которому относится оборудование) | Ресурсный центр Биоматериалы |
| **Год выпуска** | 2021 |
| **Фото со съемки оборудования**  (прим: SIR\_2888) | Необходима съемка.  Волков Илья Николаевич  C:\Users\Volkov.in\Downloads\Zepto_light_big.jpg |

По ссылке вы можете ознакомиться с примером карточки:

<https://siriusuniversity.ru/equipment/bruker-avance-neo-400-mhz/>

Спасибо, что уделили время и заполнили данную информацию.